

中国科学院化学研究所  
INSTITUTE OF CHEMISTRY CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

创新 求是 团结 奉献

首页 | 机构概况 | 研究队伍 | 科研成果 | 国际交流 | 所地合作 | 研究生教育 | 创新文化 | 党建工作 | 科学传播 | 刊物出版

电子所务 邮箱登陆

现在位置: 首页 > 专利

科研成果

- 概况介绍
- 获奖
- 论文
- 专著
- 专利

专利名称:	一种苯并噻吩基吡咯并吡咯二酮聚合物的制备方法及其在场效应晶体管中的应用
专利类别:	发明专利
申请号:	201510329530.5
专利号:	
申请日期:	2015-06-15
第一发明人:	于贵;黄剑耀;刘晓彤;毛祖攀;张卫锋;高冬
其他发明人:	
国外申请方式英文:	
专利授权日期:	2017-10-20



中国科学院化学研究所 地址: 北京市海淀区中关村北一街2号 邮编: 100190  
电话: 010-62554001 010-62554626 传真: 010-62559373 010-62569564  
京ICP备05002796号